## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-286792

(43) Date of publication of application: 03.10.2002

(51)Int.Cl.

G01R 31/26 G01R 1/073

(21)Application number: 2001-083572

22.03.2001

(71)Applicant: ESPEC CORP

(72)Inventor: ISHII KUNIKAZU

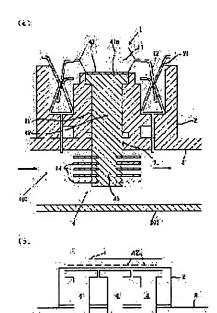
**NAKAMURA KAZUHIRO** 

#### (54) SEMICONDUCTOR DEVICE LOADING DEVICE

#### (57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve heat exchange performance at the heating or cooling time in a test of a semiconductor device, and to enable windless processing of the semiconductor device with simple and low-cost equipment. SOLUTION: A substrate unit 100 is formed by mounting a socket 2 for mounting the device 1 on a substrate 3, and has a heat conductor 4 mounted on a penetration part 22 of the socket. The heat conductor 4 is equipped integrally with a contact face 41 to be brought into contact with the device 1 when the device 1 is mounted on the socket 2 a middle part 42, a rear end part 43 projected from the substrate 3, heat transfer fins 44 or the like. The device can be cooled or heated quickly, uniformly and efficiently by direct contact heat transfer at the contact face. The flow velocity of a heating or cooling wind can be freely selected at a place having no relation to the device, to transfer heat and processing with no influence of the wind on the device.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-286792 (P2002-286792A)

(43)公開日 平成14年10月3日(2002.10.3)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)	
G 0 1 R 31/26		G 0 1 R 31/26	J	2G003
•			Н	2G011
1/073		1/073	R	

#### 審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特願2001-83572(P2001-83572)	(71)出類人 000108797
		エスペック株式会社
(22)出願日	平成13年3月22日(2001.3,22)	大阪府大阪市北区天神橋3丁目5番6号
		(72)発明者 石井 邦和
		大阪府大阪市北区天神橋3丁目5番6号夕
		パイエスペック株式会社内
		(72)発明者 中村 和広
		大阪府大阪市北区天神橋3丁目5番6号夕
		パイエスペック株式会社内
		(74)代理人 100099782
		<b>弁理士 景山 憲二</b>
		Fターム(参考) 20003 AA07 AC01 AD02 AD03 AC01
		ACOS AHOS
		20011 AA15 AB10 AE02 AF02

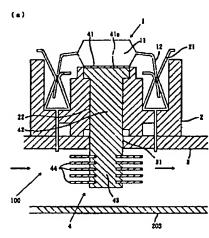
#### (54) 【発明の名称】 半導体デバイス搭載装置

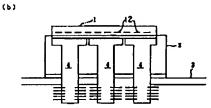
### (57)【要約】

【課題】 半導体デバイスの試験における加熱又は冷却 時の熱交換性能を向上させ、簡単で低コストの設備で半 導体デバイスの無風処理を可能にする。

【解決手段】 基板ユニット100は、デバイス1が装着されるソケット2を基板3に取り付けた装置であり、ソケットの貫通部22に装着された伝熱体4を有する。 伝熱体4は、デバイス1がソケット2に装着されたときに接触する接触面41、中間部分42、基板3から突出した後端部分43及び伝熱フィン44、等を一体的に備えている。

【効果】 接触面での直接接触熱伝達によって迅速に均一に効率良くデバイスを冷却又は加熱できる。デバイスと関係のない所において加熱又は冷却風の流速を自由に選択して熱伝速でき、デバイスに風の影響を与えることなく処理できる。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体デバイスが装着されるソケットを 基板に取り付けた半導体デバイス試験用の半導体デバイ ス格裁装置において、

1

前記ソケットには前記半導体デバイスが装着される側から前記基板の側まで貫通するように貫通部が設けられ、前記基板には前記貫通部と導通するように開口が設けられ、前記貫通部に装着され前記半導体デバイスが前記ソケットに装着されたときに接触する接触面と中間部分と前記開口から突出した熱交換部とを一体的に備えた熱交 10換部材を設けたことを特徴とする半導体デバイス搭載装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体デバイスが 装着されるソケットを基板に取り付けた半導体デバイス 試験用の半導体デバイス搭載装置に関し、特に半導体デ バイスの加熱又は冷却技術に関する。

#### [0002]

【従来の技術】半導体デバイスであるICの生産におい 20 では、ICを通電状態で試験する工程がある。このとき ICが発熱するため、一定の温度以下になるようにIC の熱を放熱させる必要がある。又、ICに温度ストレス をかけて試験するために、これを一定の高い温度に保持 して試験する場合がある。そのため従来では、一般に、ICを基板上のソケットに装着し、これらをボードキャリアに積載して恒温槽に入れ、目的とする温度条件の空気をICに当てるように循環させていた。

【0003】ところが、ICの中には空気流を直接受けることが好ましくないものがある。又、空気流で冷却も 30 しくは加熱すると、ICにおいて空気が直接当たる上流側とそうでない下流側とで温度差が生じてこれが問題になる場合がある。そのため、多数のソケットに装着された状態のICを全体的に覆うカバーを基板上に取り付け、カバーの周囲に空気を流し、ICを無風状態で加熱できるようにした装置が提案されている(特開2000-137054号公報参照)。

【0004】この装置によれば、無風処理の必要なICを試験することができ、又、ICに極めて精度の良い温度条件を与えることができる。しかしながら、装置が大 40掛かりになると共に、恒温槽にカバーの開閉機構が必要になり、全体設備が複雑化してコスト高になるという問題がある。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は従来技術に於ける上記問題を解決し、半導体デバイスの試験における加熱又は冷却時の熱交換性能を向上させると共に、簡単で低コストの設備で半導体デバイスの無風処理を可能にする半導体デバイス搭載装置を提供することを課題とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決するために、請求項1の発明は、半導体デバイスが装着されるソケットを基板に取り付けた半導体デバイス試験用の半導体デバイス搭載装置において、前記ソケットには前記半導体デバイスが装着される側から前記基板の側まで貫通するように貫通部が設けられ、前記基板には前記貫通部と導通するように開口が設けられ、前記貫通部に装着され前記半導体デバイスが前記ソケットに装着されたときに接触する接触面と中間部分と前記開口から突出した熱交換部とを一体的に備えた熱交換部材を設けたことを特徴とする。

#### [0007]

【発明の実施の形態】図1は本発明を適用した半導体デバイス搭載装置である基板ユニット1000構成例を示す。基板ユニット100は、半導体デバイス1(以下単に「デバイス1」という)が装着されるソケット2を基板3に取り付けた装置であり、通常、恒温槽に搬入・搬出されたり常設される図3に示すようなボードキャリア200に着脱されて半導体デバイスの試験に用いられる。本例のデバイス1は、上下が平坦面になっているIC11の両端から入出力端子となる多数のリード12が消設されているD1P(dual in-line package)タイプのIC及びICソケットである。

【0008】デバイス1のリード12はソケット2のコンタクトピン21に着脱される。図1では1個だけを示しているがこのようなソケット2は通常基板3に多数個配置されている。それぞれのソケット2から導出された上記コンタクトピン21は、基板3の回路と接続されていて、更に基板3の一端側に形成され外部と信号をやり取りするための図示しないエッジコネクタと導通している。

【0009】この基板ユニット100では、ソケット2にデバイス1が装着される側である図において上方から基板3の側まで貫通するように貫通部22が設けられ、基板3に貫通部22と導通するように開口31が開けられていて、貫通部22に装着され開口31から突出するように構成された熱交換部材としての伝熱体4が設けられている。

40 【0010】伝熱体4は、デバイス1がソケット2に装着されたときに接触する平坦な接触面41、中間部分42、開口31から突出した熱交換部である後端部分43及びこの部分の表面積を拡大するように通常設けられる伝熱フィン44、等を一体的に備えていて、デバイス1と熱交換可能なように構成されている。伝熱フィン44はEリングやCリング状のもので嵌め込みによって装着されてもよい。伝熱体4は図1(b)に示すデバイス1の長さ方向に本例では3組設けられている。伝熱体4は鋼やアルミニウム等の熱伝導率の良い金属製である。な50 お、伝熱体4は適当に分割されていてネジや嵌め込みに

よって一体化されていていもよい。図1 (b) は (a) より縮小されたサイズになっている。

【0011】接触面41は、熱伝達率を良好にするために、鏡面加工されるか又は図において二点鎖線で示す如く伝熱シート41aを貼り付けたものにされることが望ましい。伝熱シート41aとしては、厚みが0.2~0.5mm程度で例えば2.5W/m°K程度の十分高い熱伝導率を持つシリコンゴム製のものが好都合に使用される。

【0012】図2はデバイス1がQFJ(Quad Flat J-1 10 eaded package)タイプのIC及びICソケットである場合の基板ユニット100等の構成例を示す。このタイプのデバイス1は(b)に示す如く等辺又はそれに近い四角形状になっていて、リード12は周囲から突出していて、(c)に示すようなソケット2に装着される。この種のデバイス用の基板ユニットも図1のものと同様の構造であるが、ソケット1個に対して伝熱体4が1組だけ設けられている。なお、本例のものでは、後端部分43が中間部分42にネジ込みによって結合されている。なお、図1のように一体であってもよく、又、図1でも中20間部分と後端部分とが前述の如く図2のようにねじ込み結合式になっていてもよい。

【0013】図3は、以上のような基板ユニット100を用いてデバイス1の試験を行うときに使用可能なボードキャリア200の概略構造の一例を示す。本例のボードキャリア200は、四隅に配置された支柱201、基板ユニット100を多段に搭載可能なように幅X方向の両側の支柱に挿抜方向であるY方向に延設された構状の支持台202、基板ユニット100の伝熱体4の下方に位置するように設けられた仕切板203、少なくとも一30方の側面において支持台202の上方で仕切板203との間に設けられた邪魔板204、等によって構成されている。

【OO14】このような構成により、X方向に導通して いる風路205が図1及び図3において大きい矢印で示 す如く主たる空気流路となり、その上下のスペースがデ バイス1及びソケット2の配置されたデバイス配置空間 206になる。邪魔板204としては、空気流を遮断す る板や多数の小孔の明いた多孔板等が使用される。邪魔 板204を多孔板にしたときには、図において小さい矢 40 印で示す如くデバイス配置空間206には微風が流れ る。なお、デバイス1の種類等によっては、仕切板20 3や邪魔板204の設けられていない通常の構造のボー ドキャリアに本発明の基板ユニットを使用してもよい。 【0015】以上のような基板ユニット100次のよう に使用されその作用効果を発揮する。まず基板ユニット 100のソケット2にロボット等によってデバイス1が 装着される。即ち、デバイス1のリード12をソケット 2のコンタクトピン21に差込みつつ、デバイス1の底

記差込み部分には弾力性があるので、デバイス1の底面と接触面41との間にある程度の接触圧が生ずるように 両者間を密着させることができる。なお、接触面41が 伝熱シート41aになっている場合には、密着性を一層 良好にすることができる。

【0016】 悲板3上の全てのソケットにデバイスが装 0に搭載する。即ち、游状の支持台202に基板ユニッ ト100の両端をY方向に挿入する。全ての段に基板ユ ニット100が搭載されると、そのボードキャリア20 0は、フォークリフト等によって図示しない恒温槽まで 搬送され、恒温槽に通常設けられているローラ及びガイ ドによって恒温槽内の所定位置に設置される。このと き、Y方向の央では、基板ユニット100のエッジコネ クタが通常恒温槽に取り付けられている中継コネクタに 挿入される。中継コネクタは恒温槽の外部のテストボー ドに接続されている。なお、ボードキャリア200が恒 温槽内に常設されている場合には、 基板ユニット100 が直接そのようなボードキャリア200に搭載される。 【0017】恒温槽には、通常、槽内で空気を循環させ る送風機、加熱器、外気導入排出用のダクト及びダン パ、必要に応じて装備される冷却器、等が設けられ、デ バイス1の試験の種類に対応した温度の空気が槽内を循 環又は通過するように流される。ボードキャリア200 は、図3の矢印で示すように空気流れがX方向になるよ うに恒温槽内に位置決めされている。

【0018】デバイス1を装着した基板ユニット100 及びこれを搭載したボードキャリア200が恒温槽に設 置され、デバイス1に通電して例えば常温でその動作試 験を行うときには、恒温槽で送風機を運転し、ボードキャリア200をX方向に通過するように外気を導入して 排出する。これにより、デバイス1からの発熱を良好に 取り去り、目的とする温度範囲の下で通電試験を行うこ とができる。

【0019】即ち、デバイス1は通電によって発熱し、自然放熱によるのみではその温度が例えば100℃以上にもなって試験条件を満たすことができないが、ボードキャリア200の風路205に速い流速で低温の空気を流し、これを伝熱体4の主として伝熱フィン44及び直接後端部分43に当てることにより、これらの部分がほぼ常温に維持され、中間部分42から接触面41を介してデバイス1の熱を順次伝達して逃がすことができる。この場合には、上方から下方に熱が伝達され温度勾配が生ずることになるが、胴体が固体からなる熱伝導体であるため、対流がなく熱伝導に支障は生じない。なお、接触面が伝熱シート41aになっていれば、全面的に均一接触が得られるので、熱の発散が一層良好になる。

装着される。即ち、デバイス1のリード12をソケット 【0020】このようなデバイス1の冷却によれば、直 2のコンタクトピン21に差込みつつ、デバイス1の底 接接触による熱伝導を利用するので冷却効果が高い。そ 面を伝熱体4の接触面41に押し当てる。このとき、上 50 の結果、デバイス1を容易に且つ迅速に目的とする温度 以下にすることができる。又、デバイス1に空気流を当 てる冷却方法でないので、上流側で空気の直接当たる部 分と他の部分とで生ずるようなデバイス1内における温 度分布が生じない。その結果、精度の良い温度条件で通 電試験を行うことができる。 又、デバイス1の部分に空 気を流す必要がないので、特に空気流を当てることが適 当でない場合を含みデバイスの試験環境を良くすること ができる。

【0021】なお、デバイス配置空間206を通常完全 に閉鎖する必要はないが、仮に閉鎖されていても、デバ 10 パイスとは基板の反対側になっていて関係のない位置で イス1の発熱の殆どが接触冷却によって取り去られるこ とと、配置空間206はその両側の常温の風路205に よって間接的に冷却されるので、熱がこもって内部が高 温になるというようなことはない。

【0022】本発明の基板ユニット100を用いて恒温 槽内を例えば130℃程度の温度にしてデバイス1のバ ーンイン試験を行うときにも、前記と同様の運転がされ る。この場合には、恒温槽内で送風機と加熱器が運転さ れ、温度制御された熱風が槽内を循環する。

【0023】そして、今度は風路205を流れる熱風の 20 熱が伝熱フィン43と後端部分43が吸収し、中間部分 42及び接触面41又は接触面を形成する伝熱シート4 1 a を介してデバイス1に伝達する。又、槽内を熱風が 循環しているため、デバイス配置空間206もこれに近 い温度になっていて、デバイス1の表面からの放熱が防 止される。その結果、迅速に且つ温度分布良くデバイス 1を加熱することができる。なお、風路205とデバイ ス配置空間206とを区別しない通常のボードキャリア を使用する場合にも、本発明の基板ユニット100を使 用することにより、迅速な加熱昇温による試験能率の向 30 上と温度分布の改善を図ることができる。

【0024】デバイス1を低温にする特殊な試験を行う 場合には、恒温槽に蒸発器や冷水クーラ等が設けられ、 -30℃程度までの低温空気が循環される。このときに も、本発明の基板ユニット100を使用することによ り、常温及び高温時と同様の作用効果を得ることができ る。

## [0025]

【発明の効果】以上の如く本発明によれば、ソケットに は半導体デバイスが装音される側から基板の側まで貫通 40 するように貫通部を設け、基板にこの貫通部と導通する ように開口を設け、貫通部に熱交換部材を設け、熱交換 部材を、半導体デバイスがソケットに装着されたときに 接触する接触面と中間部分と開口から突出した熱交換部 とを一体的に備えた構成にするので、熱交換性能及び半 導体デバイスの試験時の環境条件を良くすることができ

【0026】即ち、半導体デバイスは上下が平坦な面に なっていて端にソケットに装着されるリードを備えたも のであるから、これをソケットに装着したときにその底 面を熱交換部材の接触面に沿わせて接触させることがで きる。その結果、接触面で迅速に効率良く均一的に熱移 動を行わせることができる。

【0027】この接触面は中間部分を介して熱交換部と 一体的に構成されているので、結局半導体デバイスと熱 交換部との間で熱移動させることができる。そして、熱 交換部が基板の開口から突出するように設けられている ので、熱交換部を目的とする温度にするように半導体デ 自由に加熱又は冷却することができる。

【0028】その結果、前記の熱移動性能の向上等の効 果に加えて、熱交換用の空気等を直接当てることが好ま しくないような半導体デバイスを無風又は微風状態で処 理できるという効果を得ることができる。

【0029】そして、このような作用効果を発揮できる 半導体デバイス搭載装置は、熱交換部材を例えばフィン 付きのき捧状体のように形成し、これをソケットの貫通 部に差し込むことにより製作可能なものであるから、構 造が簡単で製造が容易で低コストのものである。又、半 導体デバイスを無風状態で処理する場合にソケット及び デバイスを囲うケースやケース開閉機構が不要であるた め、試験設備としての構造の簡素化、低コスト化や試験 能率の向上を図ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した半導体デバイス搭載装置であ る基板ユニットの一部分の構成例を示し、(a)は側断 面図で(b)は正面図である。

【図2】(a)は基板ユニットの他の例を示す説明図 で、(b) 及び(c) は半導体デバイス及びソケットの 概略構成を示す斜視図である。

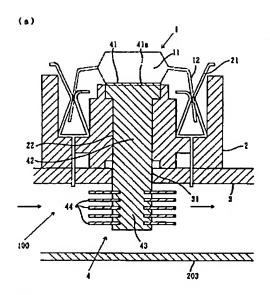
【図3】上記基板ユニットが装着されるボードキャリア の構成例を示し、(a)は正面図で(b)は側面図であ

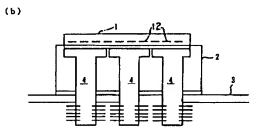
デバイス (半導体デバイス)

#### 【符号の説明】

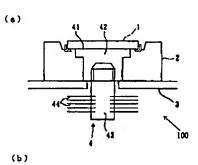
	2	ソケット
	3	基板
	4	伝熱体 (熱交換部材)
ı	2 2	貫通部
	3 1	閉口
	4.1	接触面
	4 1 a	伝熱シート (接触面)
	4 2	中間部分
	4 3	後端部分(熱交換部)
	4 4	フィン(熱交換部)
	100	基板ユニット (半導体デバイス搭載
	华雷)	

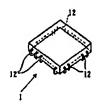
【図1】



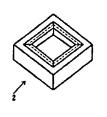


# 【図2】

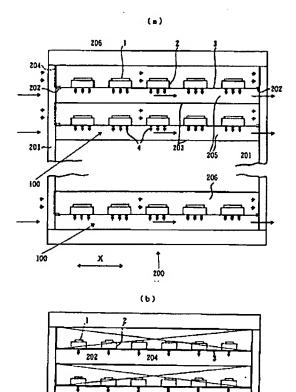




· (c)



[図3]



203

202